CHARGE TRANSFER ELEMENT

Patent Number:

JP4006839

Publication date:

1992-01-10

Inventor(s):

DENDA MASAHIKO

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent:

☐ JP4006839

Application Number: JP19900107474 19900425

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L21/339; H01L27/148; H01L29/796

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To keep the area of a gate electrode definite, to reduce an effective channel length and to realize a charge transfer element having a high transfer efficiency without reducing a charge handling amount by a method wherein the transfer direction of an electric charge and the extension direction of the gate electrode are not perpendicular to each other or parallel to each other but at a specific angle

CONSTITUTION:At a charge transfer element, a charge transfer region 4 used to transfer an electric charge and a plurality of gate electrodes 1 used to control the transfer operation of the electric charge are provided on a semiconductor substrate. At the charge transfer element, the transfer direction of the electric charge and the extension direction of the gate electrodes are not perpendicular to each other or parallel to each other but at a specific angle to each other. Thereby, the area S of the gate electrodes 1 is S=LXW (where L is the gate length of the gate electrodes and W is the width of the gate electrodes); it is possible to ensure the same area as that of conventional charge transfer elements. On the other hand, the effective gate length in the direction of adjacent gate electrodes becomes short as compared with that of conventional charge transfer elements. Consequently, the distance between adjacent gate electrodes becomes short, a fringe field drift effect becomes large, and the charge transfer element having a high transfer efficiency can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

9日 年 10 特 14 方 (JP)

① 特許出願公即

母公開特許公報(A) 平4-6839

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成4年(1992)1月10日

H 01 L 21/339 27/148 29/796

8122-4M H 0 8122-4M

H 01 L 29/76 27/14

301 A B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

◎発明の名称 電荷転送素子

到特 類 平2-107474

@出 願 平2(1990)4月25日

砂発明者 伝田

宝 赛 岳

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

创出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 曾我 道照 外5名

引 維 書

1. 売明の名称

化肉化送太子

2. 特許請求の範囲

半事体系統上に、電荷を転送するための電荷転送策域と質記電荷の転送を制御するための複数型のゲート電板とを備えた電荷転送業子において、 首記電荷の転送方向と剪記ゲート電板の延伸方向が、最直成いは平行以外の特定の角度を有していることを特徴とする電荷転送業子。

3。 見明の辞解な説明

[産業上の利用分野]

この見明は、高板送効率の電荷転送素子に関するものである。

【従来の技術】

従来この弦の電荷転送業子としては、特公昭57-28232号公権に開示された構成及び1983年4月発行のSPIE(エスピーアイイー)vol.395、55頁に開示された構成があつた。

第2回は黄連の特公昭57-28232号公領に示され

た電育転送素子(CCD: チャージカツアルドデバイス)の平面図である。また、第3図は前述の1983年のSPIE(エスピーアイイー)vol.395に掲載された蛇行形の電育転送素子である。第2図において、(1)は図示しない半導体基板上に形成された複数の新聞・転送電腦としてのゲート電板、(2)は前配各ゲート電板(1)と直交して設けられた複数の分離(チャネルストップ)振城である。また、第3図において、(1)は図示しない半導体基板上に形成された複数の調が、転送電腦としてのゲート電板、(2)は分離領域、(3)は電育の転送方向を決定するための淡ボテンシャル領域である。

使来の電荷転送業子は、算法したように構成されており、以下に、その動作について設明する。なお、第4回は第2回の電荷転送業子の各ゲート電板(1) に印加される電気信号であり、第5回は第2回のA-A・における新面図、第6回は第4回の各信号のB,C,D,E の各タイミングにおける半年体基板のボテンシャル図である。次に、電荷転送票子の動作を第6回によって説明する。

第6階において(10)は電荷であり、この電荷(10)はボテンシャルの低い部分に蓄積される。第6図(B) で右端に蓄積されている電荷(10)は、印加電圧の変化によってボテンシャルが変化することから、第6図(C)、(B)、(E) に示されるように左方へ転送される。

[発明が解決しょうとする展覧]

提来の電質製送業子は、以上のように構成されていたため、信号電質はボテンシャルの井戸に習慣され、ボテンシャルの井戸の移動によって転送されるが、転送経路中のトラップなどにより完全に転送されずに残留電質が発生する。従って、全電管に対する転送された電荷の比率で転送効率を定義するが、この転送効率としては99.99% 以上のものが持ちれている。

この電声の転送は自己誘導ドリフト、フリンジ電界ドリフト、無拡散などの過程が考えられるが、このうち、フリンジ電界ドリフトは、勝り合ったゲート電極が"II"と"L"の各々の状態の場合に、ゲート電極下のボテンシャルが勝のゲート電極の影

が大きいほど電界によるほ号電声のドリフトが大きくなり、転送効率の改善が行なわれる。前述のフリンジ電界は隣接のゲート電価からの距離に依存しているため、1つの電価の長さ(L)が大きい場合にはフリンジ電界の効果が弱くなり、転送効率が悪化することになる。
一方、電声転送業子の電声取扱い可能量は、電

帯を受けて似く効果によるものであり、二二)損き

一方、宣言転送景子の電音取扱い可能量は、電音転送素子のゲート電話と半導体基製間の容量に依存することから、電音転送業子のゲート電話の表さ(L)と幅(H)に依存している。従って、転送効率の関からは長さ(L)を大きくすることに避けるべきであるから幅(H)を大きくすることになるが、この額(H)を大きくすることに対からの制的がある。この電音転送素子はインクラインCCD(IL-CCD)方式を用いた固体提集素子として広告を分離したタイプの固体提集子として使用されており、1L-CCD方式は光電変換をであり、このタイプの素子は、カラー提集素子として使用する場合のカラーフィルクの配列の自由皮が大き

ことや、光電交換部を変更することにより、可扱 光のみでなく赤外類域へも対応が可能であること などの特徴がある。また、電子シャック複数の付 加も容易であることも大きな特徴体操像素子におい なりな理由からIL-CCD方式は固体操像素子におい て広く使用されているが、この方式においては関 の面積に対する光電交換領域の面積比で定義が1 高紫刻々に数量されているため、関口率の向上が 対域される。また、電気と関係を通過が1 観点される。また、電気と関係を 対域を 対域を 大きくすることは光電交換部の面積を は、 に本を低下させることなる。

さらに、第日率と電荷取扱い可能量を一定に保ったまま転送効率を向上させるには電荷転送素子の 概とゲート電極関策を一定に保ったまた実効チャ ホル長を減少させることが必要となる。

この見明は上記のような課度を解決するために なされたもので、特に、電荷を選集子のゲート電 低面積を一定に扱って、実効チャネル長を減少で きる電声転送業子を持ることを目的とする。

【無題を解決するための手段】

この発明による電荷転送票子は、半導体基板上に、電声を転送するための電荷転送板域と前記電荷の転送を制御するための複数盤のゲート電板と を備えた電荷転送票子において、前記電荷の転送 方向と前記ゲート電板の延伸方向が、最直或いは 平行以外の特定の角度を有している構成である。

【作 用】

この発明による電荷転送素子においては、複数 個のゲート電板と電荷転送方向とのなす角度を45 度とした場合、ゲート電板の面積 S は、S = L × 〒(但し、しはゲート長、〒はゲート報)となり、 従来の電荷転送素子と同一の面積を確保すること ができる。

また、フリンジ電界ドリフト効果の発生質因となる開催のゲート電極方向の実効的なゲート系Le は、 $La = \frac{L}{\sqrt{2}}$ となり、従来の電荷転送素子と 比べると、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ の美さとなる。

初期平4-6839 (3)

従って、環境のゲート電価との無難が遅かくなるため、フリング電界ドリフト効果が大きくなり、 高転送効率の電音転送会子を得ることができる。

[実施房]

以下、この発明の一貫施例を図について説明する。

第1回は、この発明による電音転送業子の一実 無例を示す子面関である。

第1回において、(1) は四示しない、半導体等 板上に斜めに設けられた複数側の割割・転送電板 としてのゲート電板。(2) は分離領域。(4) は電 青の転送を行うための電容転送領域。(5) は首記 ゲート電板(1) に電圧を与える信号値で、この信 号級(5) には、4相取前の駆動信号さいでは、5 かされている。従って、電荷の転送方向と前記ゲート電板(1) の延伸方向が、垂直或いは平行以外の特定の角度を有している。

なお、第1回の実施例における電容転送の方法 は、従来例で説明した電容転送素子と同一であり、 各グート電報(1) に信号線(5) を介して、4 相駁 動の電圧を印加することにより、第6別で示した ように、ボテンシャル井戸が形成され、このボテ ンシャル井戸を移動させることによつて電質転送 が行われる。

だって、第1図のゲート電報1と電荷転送方向とのなす角度を45度とすると、ゲート電報1の回標Sは、S=L×W(Qし、Lはゲート電報のゲート表、Wはゲート電報の傾)となり、従来の電荷転送票子と同一の回復を確係することができる。

一方、フリンジ電界ドリフト効果の発生要因となる開握のゲート電板方向の実効的なゲート系には、 $La = \frac{L}{\sqrt{2}}$ となり、促来例の電界転送果子と比べると、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ の長さとなる。

この実効的なゲート美Laが短かくなることによって、開接のゲート電腦との距離が短かくなり、フリンジ電界ドリフト効果が大きくなると共に、高級送効率の電資転送素子を得ることができる。なお、育送の実施例では、4相駆動の電資転送素子の場合について製明したが、4相駆動に限らず、2相駆動、3相駆動等の他の駆動方法による電荷

転送男子の場合でも、首述の実施所と同様の作用・ 効果を奏することができる。

[発明の効果]

以上のように、この発明によれば、電容低送業子の制質・低送電価であるゲート電極の延伸方向を、電荷の低速方向に対して、重複成いは平行以外の特定の方向である契めになるように構成したので、電荷低送業子の電荷取扱い可能量を減少させずに実配送効率の電荷転送業子を実現することができる。

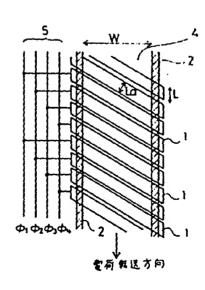
4. 四面の無単な説明

第1個はこの見明の一実施例を示す平面図、第2回。第3回は従来の電費転送素子の平面図、第4回は第5回のよいように印加されるクロック図、第5回は第2回のA-A・新面図、第6回はクロックによるボテンシャル図である。

(1) はゲート電板、(2) は分離領域、(4) は電荷転送領域である。

なお、各図中、何一符号は何一又は相当部分を 示す。

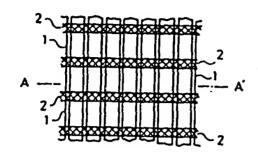
冼1図



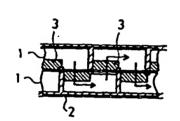
- 1:ゲート電極
- 2:分蛭有城
- 4: 食府私选价级

持閒平4-6839(4)

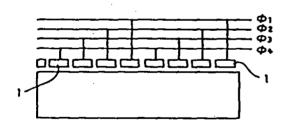
第2图



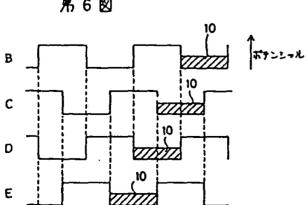
片3図



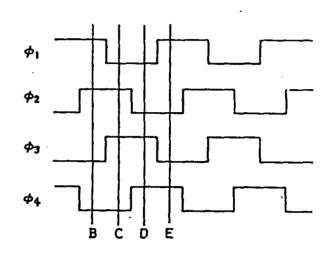
第5図



第6図



第4図



平成 3年 1月11日

特許疗关官 政

1. 事件の表示

2. 発明の名称

3. 補正をする者

事件との関係 特許出類人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

国際ビルディング 8階

電路 03(216)5811[代表]

5. 補正の対象

(1) 明緒書の発明の詳細な説明の個



6. 雑正の内容

(1)明報書第5頁第10行における「開業別々に・・・」を「顕紫中に別々に・・・」と訂正する。

以上